研究成果報告書 科学研究費助成事業



令和 元年 6 月 2 5 日現在

研究成果の概要(和文):本研究は、高分解能かつ高深達度の光干渉断層計(OCT)を実現すべく、自己組織化 InAs量子ドット(QD)という半導体ナノ材料を用いた近赤外広帯域光源開発を行った。InAs-QDはGaAs基板上への InAs成長時に格子歪によって自己組織的に形成されるナノサイズの3次元構造であり、一定のサイズ分布による 広帯域な光光および光視客を、生体内透過率の高い近赤外波長者であす。この特徴を活かし、InAs-QDを光学利 得媒体とした広帯域な波長可変レーザー光源を開発し、波長掃引型OCT光源とすることで、高分解能と高深達度 を両立するOCTの可能性を示した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 本研究によって開発された自己組織化InAs量子ドットベースの波長掃引光源(SS)およびその光源を用いたSS-OCT は、既存のOCTでは困難であった高分解能と高深達度の両立の可能性を示した。この成果により、今後、従来の OCTを超えた性能を有する医療診断ツール開発や、半導体ベースの光源を活かした小型・軽量なOCTの開発などの 新たな応用展開が期待される。

研究成果の概要(英文):We have developed a tunable laser based on self-assembled InAs quantum dots (QDs) for swept-source optical coherence tomography (SS-OCT) applications. Self-assembled InAs QDs grown on GaAs have an inherent size distribution resulting in a near-infrared broadband gain spectrum; thus, the QD-based tunable laser is suitable for application to SS-OCT light sources realizing high axial resolution and large imaging depth. We fabricated a tunable laser based on InAs QDs and demonstrated its effectiveness in OCT applications in terms of high-axial-resolution and large imaging depth.

研究分野:結晶工学、ナノ構造、光学応用

キーワード: 量子ドット 分子線エピタキシー 近赤外光源 光コヒーレンストモグラフィー

様 式 C-19、F-19-1、Z-19、CK-19(共通)

1.研究開始当初の背景

光コヒーレンストモグラフィー(OCT)[1]は、近赤外光を用いた非侵襲な生体断層イメージン グ技術であり、生体への負荷が少なく、システムの小型化が可能、といったメリットから、眼 科臨床を皮切りに現在では広範囲な医療分野へ拡がりつつある[2]。例えば循環器においては心 臓カテーテルに光ファイバーを導入し、冠動脈内部から光を照射して動脈壁の内部断層を観察 可能な OCT が実用化されており、心筋梗塞の原因となる病変(プラーク)の観察や、術後経過の 診断などへ活用されている[3]。しかしながら、現状の OCT 画像の分解能は 10–15 μm、画像取 得範囲(深達度)は2 mm 程度であり、これらの性能ではまだ十分な診断技術とは言えず、よ り高分解能かつ高深達度を有する OCT の開発が望まれている。

OCT は、図1に示すように光の干渉を利用して 対象サンプルの断層像を得る。光源に低コヒーレ ンス(様々な波長の光を含むスペクトル帯域の広 い)光源を用いる点が特徴であり、低コヒーレン ス光を二分岐してサンプルと参照ミラーに入射し、 それぞれの反射光を干渉させることで、サンプル 内の光軸上の局所領域の反射率(屈折率)分布を 干渉光強度として測定できる。光軸をサンプル面 内で走査し、反射率分布を輝度の違いとして描画 すれば OCT 画像が取得できる。OCT 画像の分解 能は干渉を起こす局所領域の長さ(コヒーレンス 長: $l_{\rm C}$)によって決まり、光源のスペクトル帯域 $\Delta\lambda$ に反比例して分解能が向上する。また、深達度は サンプル内への光の浸透長で決まるので、光源が 持つ強度および観察対象物の光吸収波長特性に依 存する。 医療用途 OCT では、 生体の主構成元素で あるヘモグロビンと水の光吸収が共に最小となる 近赤外波長(1~1.3 µm)において高い浸透長が得ら れるとされている[4]。従って、OCTの高分解能と 高深達度を実現するには、広帯域かつ高強度な近 赤外光源の開発が重要となる。



図 1 OCT 原理模式図

2.研究の目的

本研究は、背景で述べた高分解能かつ高深達度 OCT を実現すべく、自己組織化 InAs 量子ド ット(QD)[5]という半導体ナノ材料を用いた近赤外広帯域光源開発を行い、特に広帯域な波長可 変レーザー光源の実現を目指した。InAs-QD は GaAs 基板上に異なる格子定数を持つ InAs をエ ピタキシャル成長させる際に、格子歪誘起によって自然発生的に形成されるナノサイズの 3 次 元構造である。自己組織化による一定のサイズ分布を持つため、量子サイズ効果によって様々 な発光波長を有する集合体として広帯域な発光スペクトルを示しやすく、発光波長が生体内を 透過しやすい近赤外波長帯という利点を持ち合わせている。我々はこれまでに InAs-QD 層を用 いた広帯域な近赤外光源の開発に成功しており[6,7]、QD ベースの広帯域光源を利得媒体とし た波長掃引レーザー光源(SS: Swept-Source)を開発すれば、広帯域な波長掃引による高分解能と、 レーザー光による高深達度を両立した OCT システムの実現が見込まれる。

3.研究の方法

広帯域な利得媒体として、GaAs 基板上に自己組織的に成長した InAs-QD を含む電流注入型 光学利得チップの作製を行った[8]。図 2 (a)に利得チップの断面模式図を示す。分子線エピタキ シー法により、p-i-n 接合 AlGaAs/GaAs 内に InAs-QD を 4 層積層成長した基板を作製した。QD を含む GaAs 層 (240nm 厚)を導波層とし、AlGaAs クラッド層(1.5 µm 厚)で挟むことで、光 閉じ込めとキャリア閉じ込めを実現している。この基板に対し、半導体微細加工によってリッ ジ型導波路(RWG)を形成後、劈開により端面出射型の利得チップ(2×6 mm²)を作製した。RWG の高さは約 1.4µm であり、形状は図 2 (b)に示すように片側端面に対し約 7 度傾斜させた J 字型 とした。この導波路形状によって傾斜側の端面反射率が低減され、内部レーザー発振 (Fabry-Perot レーザー)が抑制されることで、注入電流量増加によって広帯域な増幅光 (Amplified Spontaneous Emission)が得られるようにした。

利得チップを熱電クーラー(TEC: Thermoelectric-cooler)により一定温度(15°C)に制御し、 パルス電流を与えた。図2(c)に示すように、傾斜側の端面から出射した発光を先球レンズ光フ ァイバーでLittrow 配置にした回折格子へ導き、特定波長の回折光を同じファイバーを通してチ ップに光帰還させた。回折格子の角度を変更して様々な波長の光を帰還させ、反対側の端面か ら得られる発振スペクトルを様々な電流値で測定した。

さらに、Spectral-Domain (SD)および Swept-source (SS)方式の OCT を立ち上げ、作製した QD 光源を導入して、それぞれの点拡がり関数 (PSF) 計測による深達度の評価を行った。



図 2 (a)作製した QD 利得チップの断面模式図 (b)利得チップに形成した RWG の模式図(上)と 作製したチップ写真(下) (c)利得チップに対し外部共振器に導入した実験系の模式図

4.研究成果

(1)量子ドットを用いた波長可変レーザーの実現

図3に、注入電流量に対する利得チップからのELスペクトル例を示す。100mA以下の低電 流注入時は波長約1.17 µmをピークとするQDの基底準位間発光が現れ、その後電流値を増加 してもレーザー発振は起きず、波長約1.1 µm付近の高次準位間発光強度が増大し、スペクトル の広帯域化が確認された。これはRWGをJ字形状とすることで、内部発振が抑制され、より 高次の準位間発光が寄与するstate-filling効果が表れた結果と考えられる[7]。この利得チップを 外部共振器に導入し、広帯域発光の中の特定波長の光を回折格子で光帰還させると、レーザー 発振が得られた。図4に、外部共振器の導入による注入電流対光出力(*L-I*)特性変化を示す。 外部共振器がない場合(黒線)は、注入電流量に対し超線形の緩やかな出力増加を示している (増幅光強度変化)のに対し、外部共振器を導入した場合(赤線)は、閾値電流(この場合は 約 300mA)以上で急激な出力増加が発生し、レーザー発振が起きたことを示している。

1.0





w/ EC

図 3 QD からの広帯域 EL 発光の例

図4 外部共振器による L-I 特性変化



図5 各注入電流量におけるレーザー発振スペクトルと波長可変範囲の変化[8]

さらに、外部共振器の回折格子の角度変化により、レーザー発振波長が変化することも確認 した。図5にその一例を示すが、レーザー発振の波長可変帯域は、注入電流値の増加に伴って 拡大し、I=600 mA で波長可変帯域約 65 nm が得られた。仮にこの波長掃引光源をSS-OCT に 導入すれば分解能は約 8 μm と見積もられ、既存の SS-OCT の分解能(10~20 μm)を上回る性能が 期待できる。以上の結果から、InAs-QD による広帯域な波長可変レーザー光源(QD-SS)が得 られ、高分解能 SS-OCT 光源応用の可能性が示された。

(2)画像深さの拡大

次に、開発した QD-SS を導入した OCT を立ち上げ、深達度の性能評価を行った。構築した SS-OCT システムの模式図を図6(a)(上)に示す。サンプルミラーを光軸(z軸)上に設置し、 光源波長を掃引しながら参照ミラーとサンプルミラーからの反射光による干渉光強度変化を時 間領域でフォトダイオードによって検出し、得られた干渉強度変化を周波数領域にリサンプリ ングして逆フーリエ変換を行うことで、サンプルミラーの反射位置を表すz軸上の反射光強度 分布を取得した。次に、QD-SS に外部共振器を設置せず、広帯域な増幅光源(QD-SLD)とし たものを干渉計に導入し、両ミラー間の反射光干渉スペクトルを取得する SD-OCT 方式(図6 (a)下)によって反射光強度分布測定を行い、サンプルミラーの位置をz軸上で変えながら SS,SD 両方式で得られた反射光強度を比較した。図6(b)に、SS,SD 両方式で得られたミラー位置を表 す各ピーク強度を、z=0.1 mm 位置のピーク強度で規格化し、それぞれプロットした結果を示 す。SS-OCT()の方が、ピーク強度低下が緩やかになっており、-6 dB 低下までの距離を比 べると、SD-OCT()に対して約7.5 倍に拡張されていることを確認した。この結果から、 QD ベースの波長掃引レーザー光源による深達度拡大が確認された。



図 6 (a)QD-SS を導入した SS-OCT(上)と、同じ利得チップを広帯域光源とした SD-OCT(下) セットアップの模式図 (b)両 OCT による深達度の比較結果

以上の研究成果から、当初の研究目的である高分解能かつ高深達度 OCT を実現する自己組織 化 InAs-QD を用いた波長掃引光源開発が示された。今後、この光源を用いた新たな OCT の開 発が期待される。

< 引用文献 >

[1] D. Huang, E. A. Swanson, C. P. Lin, J. S. Schuman, W. G. Stinson, W. Chang, M. R. Hee, T. Flotte, K. Gregory, C. A. Puliafito, and J. G. Fujimoto, Science **254** 1178 (1991).

[2] M. E. Brezinski, Optical Coherence Tomography: Principles and Applications (Academic Press, 2006).

[3] T. Kubo, T. Akasaka, "Visualization of Atherosclerotic Coronary Plaque by Using Optical Coherence Tomography", in Multi-Modality Atherosclerosis Imaging and Diagnosis, 1st edition, edited by L. Saba, J. M. Sanches, M. N. Pedro and J. S. Suri, Springer-Verlag, USA, pp.377-384 (2013).

[4] E. Salomatina and A. N. Yaroslavsky, Phys. Med. Biol. 53, 2797 (2008).

[5] Self-Assembled Quantum Dots, Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology Series Vol. 1, Z. M. Wang ed. (Springer, 2008).

[6] N. Ozaki, T. Yasuda, S. Ohkouchi, E. Watanabe, N. Ikeda, Y. Sugimoto, and R. A. Hogg, Jpn. J. Appl. Phys. **53**, 04EG10 (2014).

[7] N. Ozaki, D. T. D. Childs, J. Sarma, T. S. Roberts, T. Yasuda, H. Shibata, H. Ohsato, E. Watanabe, N. Ikeda, Y. Sugimoto, and R. A. Hogg, J. Appl. Phys. **119**, 083107 (2016).

[8] N. Ozaki, D. Childs, A. Boldin, D. Ikuno, K. Onoue, H. Ohsato, E. Watanabe, N. Ikeda, Y. Sugimoto, and R. Hogg, Proc. SPIE **10939**, 1093911 (2019).

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計5件)

- <u>Nobuhiko Ozaki</u>, Sho Yamauchi, Yuma Hayashi, Eiichiro Watanabe, Hirotaka Ohsato, <u>Naoki Ikeda</u>, Yoshimasa Sugimoto, Kenji Furuki, Yoichi Oikawa, Kunio Miyaji, David T. D. Childs, and Richard A. Hogg, "Development of a broadband superluminescent diode based on self-assembled InAs quantum dots and demonstration of high-axial-resolution optical coherence tomography imaging", J. Phys. D: Appl. Phys. **52**, 225105 1-9 (2019). (査読あり) DOI: 10.1088/1361-6463/ab0ea5
- 2. <u>Nobuhiko Ozaki</u>, David Childs, Aleksandr Boldin, Daigo Ikuno, Katsuya Onoue, Hirotaka Ohsato, Eiichiro Watanabe, <u>Naoki Ikeda</u>, Yoshimasa Sugimoto, and Richard Hogg, "Tunable external cavity laser diode based on wavelength controlled self-assembled InAs quantum dots for swept-source optical coherence tomography applications at 1100 nm wavelength band", Proc. SPIE **10939**, 1093911 1-6 (2019). (査読あり) DOI: 10.1117/12.2509984
- 3. <u>Nobuhiko Ozaki</u>, Shingo Kanehira, Yuma Hayashi, Shunsuke Ohkouchi, <u>Naoki Ikeda</u>, Yoshimasa Sugimoto, and Richard A. Hogg, "Growth of quantum three-dimensional structure of InGaAs emitting at ~1 µm applicable for a broadband near-infrared light source", J. Cryst. Growth **477**, 230-234 (2017). (査読あり) DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2016.11.104
- 4. <u>尾崎 信彦</u>「自己組織化 InAs 量子ドットを用いた近赤外広帯域光源 高分解能光コヒーレンストモグラフィーへの応用 」月刊オプトロニクス 36 巻,422 号 pp.101-106 (2017 年 2 月)(査読無し)
- 5. Yuma Hayashi, <u>Nobuhiko Ozaki</u>, Shunsuke Ohkouchi, Hirotaka Ohsato, Eiichiro Watanabe, <u>Naoki</u> <u>Ikeda</u>, and Yoshimasa Sugimoto, "Emission wavelength variation of InAs quantum dots grown on GaAs using As2 molecules in molecular beam epitaxy", Extended abstracts of the 43rd International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2016), MoP-ISCS-037 p.1-2 (2016). (査読無し) DOI: 10.1109/ICIPRM.2016.7528627

〔学会発表〕(計24件) 【招待講演】

- 1. <u>尾崎 信彦</u>「InAs 量子ドットを用いた波長掃引光源開発と SS-OCT への応用」 第 21 回光科学若手研究会 (I-site なんば) 2018 年 11 月 24 日
- 2. <u>尾崎 信彦</u>「自己組織化 InAs/GaAs 量子ドットを用いた近赤外広帯域光源デバイス開発と光 コヒーレンストモグラフィーへの応用」応用物理学会関西支部平成 30 年度第 1 回講演会 「ナノ物性・ナノ構造デバイス研究の最前線~関西若手研究者からの情報発信~」(神戸大 学瀧川記念学術交流会館) 2018 年 5 月 11 日
- 3. <u>尾崎 信彦</u>「自己組織化 InAs 量子ドットを用いた近赤外広帯域光源開発と OCT 応用」徳島 大学大学院理工学研究部フロンティア研究センター講演会(徳島大学常三島キャンパス) 2017 年 11 月 20 日
- <u>Nobuhiko Ozaki</u>, Yuma Hayashi, Shunsuke Ohkouchi, Hirotaka Ohsato, Eiichiro Watanabe, <u>Naoki Ikeda</u>, Yoshimasa Sugimoto, "InAs/GaAs quantum dots grown using As₂ source in molecular beam epitaxy for near-infrared broadband light source application", The Collaborative Conference on Crystal Growth (EMN 3CG 2017), Aug. 10th, Berlin, Germany, Aug. 7-11, 2017.
- <u>Nobuhiko Ozaki</u>, "High axial resolution imaging of OCT using a broadband NIR superluminescent diode based on self-assembled InAs quantum dots", The 2016 Int. Symp. Adv. Mat. Res. (ISAMR 2016), Aug. 12th, Sun Moon Lake, Taiwan, Aug. 11-14, 2016.

【国際会議】(以下の他に全7件)

- <u>Nobuhiko Ozaki</u>, David Childs, Aleksandr Boldin, Daigo Ikuno, Katsuya Onoue, Hirotaka Ohsato, Eiichiro Watanabe, <u>Naoki Ikeda</u>, Yoshimasa Sugimoto, and Richard Hogg, "Tunable external-cavity laser diode based on self-assembled InAs quantum dots for swept-source optical coherence tomography applications at 1100 nm", SPIE Photonics West 2019, 10939-36, San Francisco, CA, U.S.A., Feb. 6th, 2019.
- <u>N. Ozaki</u>, S. Kanehira, S. Ohkouchi, H. Ohsato, E. Watanabe, <u>N. Ikeda</u>, Y.Sugimoto, "InGaAs Layers Grown on GaAs with Optimized Growth Conditionsto Obtain Broadband Emission Spectra Centered at 1.05 um", 20th Int.Conf. Molecular Beam Epitaxy (MBE2018), Tu-A1-5, Shanghai, China, Sep.2nd–7th, 2018.
- S. Yamauchi, H. Shibata, <u>N. Ozaki, N. Ikeda</u>, Y. Sugimoto, K. Furuki, Y.Oikawa, K.Miyaji, D. T. D. Childs, and R. A. Hogg, "High-axial-resolutionOptical Coherence Tomography Imaging Using Broadband Superluminescent DiodesBased on Self-assembled InAs Quantum Dots", The 24th Congress of theInternational Comission for Optics (ICO-24), P6-02 (Aug. 22nd), Tokyo,Japan, Aug. 21st–25th, 2017.
- <u>N. Ozaki</u>, S. Kanehira, Y. Hayashi, S. Ohkouchi, <u>N. Ikeda</u>, Y. Sugimoto,"High-Intensity and Broadband Emission Centered at ~1 um from InGaAs3D Nanostructures Formed by High-Temperature Molecular-Beam-Epitaxy Growth",Mo-P-68 (Sep. 5th), 19th Int. Conf. Molecular Beam Epitaxy (MBE2016), Montpellier,France, Sep. 4–9th, 2016.

【国内学会】(以下の他に全12件)

- <u>尾崎 信彦</u>、David Childs、Aleksandr Boldin、生野 大吾、尾上 克也、大里 啓孝、渡辺 英 一郎、<u>池田 直樹</u>、杉本 喜正、Richard Hogg「発光波長制御 InAs 量子ドットを用いた 1.1um 帯外部共振器型波長可変レーザー」第 66 回応用物理学会春季学術講演会(東京工業大学大 岡山キャンパス) 12a-W611-11、2019 年 3 月 12 日
- 山内 翔、<u>尾崎 信彦</u>、大里 啓孝、渡辺 英一郎、<u>池田 直樹</u>、杉本 喜正、古城 健司、宮地 邦男、及川 陽一、David Childs、Richard Hogg「InAs 量子ドットベース波長掃引光源を用い た Swept Source-OCT の構築および OCT 画像深達度拡大の検証」第65 回応用物理学会春季 学術講演会(早稲田大学西早稲田キャンパス)17p-P3-15、2018 年3月17日 第11 回 応用物理学会 Poster Award 受賞

〔産業財産権〕

出願状況(計2件)

- 名称:3次元量子構造の評価方法、3次元量子構造評価装置、及びコンピュータプログラム
 発明者:<u>尾崎 信彦</u>、生野 大吾 権利者:国立大学法人和歌山大学
 種類:特許
 番号:特願 2018-2667
 出願年:2018 年
 国内外の別:国内
- 名称:光デバイス及び光デバイスの製造方法 発明者:<u>尾崎 信彦</u>、兼平 真吾、林 佑真 権利者:国立大学法人和歌山大学 種類:特許 番号:特願 2017-2562 出願年:2017 年 国内外の別:国内

〔その他〕 http://web.wakayama-u.ac.jp/~ozaki/にて研究成果を公開している。

6.研究組織
(1)研究分担者
研究分担者氏名:池田 直樹
ローマ字氏名:IKEDA, Naoki
所属研究機関名:物質・材料研究機構
部局名:ナノテクノロジー融合ステーションナノファブグループ
職名:主任エンジニア
研究者番号(8桁):10415771

研究分担者氏名:赤阪 隆史 ローマ字氏名:AKASAKA, Takashi 所属研究機関名:和歌山県立医科大学 部局名:医学部 職名:教授 研究者番号(8桁):70322584

研究分担者氏名:久保 隆史 ローマ字氏名:KUBO, Takashi 所属研究機関名:和歌山県立医科大学 部局名:医学部 職名:准教授 研究者番号(8桁):30316096

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。